

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-016497

(43) Date of publication of application: 24.01.1987

(51)Int.CI.

CO7H 19/10

(21)Application number: 60-154930

(71)Applicant: TAKEDA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

12.07.1985 (72)Invento

(72)Inventor: FUJIWARA YOSHITAKA

HIDAKA HIROAKI SHIBATA TETSUO

### (54) PURIFICATION OF CYTIDINE-5'-DIPHOSPHATE CHOLINE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To purify the titled compound economically on an industrial scale, by contacting an aqueous solution of crude cytidine-5'-diphosphate choline with a strongly acidic ion exchange resin and a weakly basis ion exchange resin, thereby specifically adsorbing and removing the impurity components from the solution.

CONSTITUTION: An aqueous solution of a chemically synthesized crude cytidine-5'-diphosphate choline (abbreviated as CDP-choline) is made to contact with a strongly acidic ion exchange resin (e.g. a resin produced by sulfonating a crosslinked polystyrene) and a weakly basic ion exchange resin, preferably by using a column, and usually, the treated aqueous solution is concentrated. The CDP-choline can be crystallized by purifying the concentrated solution with an alcohol. The CDP-choline solution used as the raw material has a CDP-choline concentration of preferably 3W10wt%.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-16497

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和62年(1987)1月24日

C 07 H 19/10

6742-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

砂出 顔

シチジンー5'ージリン酸コリンの精製法

②特 頤 昭60-154930

昭60(1985)7月12日 23出

经经 明 老 藤 原

好 孝 光市岩狩町184番地の3

明 砂発 B 高

人

博 明 夫 山口県熊毛郡熊毛町大字大河内700番地の421

眀 ⑦発 者 柴 Ħ 鉄

下松市大字生野屋942番地の1 大阪市東区道修町2丁目27番地

武田菜品工業株式会社 砂代 弁理士 岩 田

1. 発明の名称

シチジンー5! ージリン酸コリンの精製法

2. 特許請求の範囲

化学的合成法により製造された租製のシチジン - 5 ′ - ジリン酸コリンの水溶液を強酸性イオン 交換樹脂および弱塩基性イオン交換樹脂と接触さ せることを特徴とするシチジン~5! ージリン酸 コリンの精製法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はシチジン-5/-ジリン放コリン(以 下、CDP-コリンと称する。)の精製法に関す

従来の技術・

CDP-コリンは蘇代朔酞活剤として用いられて いる匈奴であって、その製造法としては茶生物を 用いる方法と化学的に合成する方法とが知られて

化学的合成法によるCDP-コリンの製造法と

しては、たとえばシチジン-51-モノリン酸(以 下、5!-CMPと略称する。)とポスポリルコ リンとを駅料とし、これらをジシクロヘキシルカ ルポジイミドの存在下に反応させる方法[ジャー ナル オブ パイオロジカル ケミストリー(J. Biol. Chem. )第222卷185页(1958 年)]、5~-CMPのアミド類とホスホリルコリ ンとを反応させる方法[特公昭42-1384号 公報]、51 - CMPとホスホリルコリンのアミ ド類とを反応させる方法[特公昭45-4747. 号公報]などが扱案されている。しかし、これら いずれの方法においても反応は定位的には進行し ないで、反応生成物中には目的物であるCDP~ コリンのほかに、未反応の原料や副反応により生 成した副生成物が不純物として存在している。こ のような不純物はその程類が多いうえに、CDP ーコリン自体の物理化学的性質に類似する物質も 含まれており、このような不純物を含む祖製のC DP-コリンから不純物を除去するには、未だ数、 多くの課題が残されている。

特開昭62-16497(2)

従来、化学的合成法により製造された租製のCDP-コリンを精製する方法として、活性炭を用いる方法、強塩基性イオン交換樹脂を用いる方法、あるいはこれらを併用する方法が提案されている。

しかしながら、これら精製法は、いずれもCDPーコリン、さらには数型の不能的を、まず活性 皮やイオン交換樹脂に吸着させ、続いて吸着され たCDPーコリンと不純物とを各種溶離剤を用いて分別溶出させる方法であり、このような樹脂を用いて分別溶出させる方法であり、このような樹脂を そ分別溶出させる方法であり、このような樹脂を は(i) 大量の活性炭あるいはイオン交換樹脂・ア とする、(ii) 溶解剤として水のほかに繊酸・ア ンモニア・アルコールなどの各種酸、アルカリ、 溶剤を必要とする、(iii) 溶出なのCDPーコリの 溶剤を必要とする、(iii) 溶出なCDPーコリの 深取に多量のエネルギーを必要とする。(iv) が に用いた酸・アルカリ、溶などの回収に煩雑な に用いた酸・アルカリ、溶などの回収に煩雑な に用いた酸・アルカリ、溶などの可収に煩雑な に用いた酸・アルカリ、溶があるため工業的精製 法としては必ずしも有利な方法とはいえない。

### 問題点を解決すめための手段

本発明者らは、従来技術が育するこのような欠。

とえば遊戯のアミド、モノメチルアミド、ジエヂルアミド、モルホリドなど)、またホスホリルコリンの反応性誘導体としては、たとえばホスホリルコリンのアミド類(たとえば遊麟のアミド、モノメチルアミド、ジエチルアミド、モルホリドなど)などがある。 本反応は、通常非水系の有機溶媒(たとえばロークロロフェノール、トリクレソール、アセトニトリル、ピリジンなど)中で行なわれる。このような反応により得られた祖製のCDPーコリンには朱反応原料あるいはこれに起因する不純物のほかに、副反応により生成した不純物(たとえばジシチジンピロリン酸エステル、シチジンー5、・・ジリン酸など)が含まれている。

このような租型のCDP-コリンから、その水格液を調型するには反応生成物に水を加えればよい。通常CDP-コリンの設度がほぼ1~30五 員%(好ましくは、ほぼ3~10重量%)になるように水を加える。反応は通常有機烙媒中で行なわれるが、このような場合には反応液から有機熔媒を留去して逸絡したのち水を加えて水溶液とする

点を克服すべく競争校対の結果、特定の2種のイオン交換樹脂を使用することにより粗製のCDPーコリン水溶液から不純物のみを特異的に吸着除去できることを思い出した。

すなわち、本苑明は化学的合成法により製造された相製のシチジン-5 / ージリン酸コリンの水溶液を強酸性イオン交換樹脂および弱塩基性イオン交換樹脂と接触させることを特徴とするシチジン-5 / ージリン酸コリンの精製法である。

本発明における、化学的合成法によって製造された租製のシチジン-5~-ジリン酸コリン(以下、単に租製のCDP-コリンと略称する。)としては、たとえば5~-CMPまたはその反応性誘導体とホスホリルコリンまたはこれらの塩を反応させることができる。このような原料化合物を用いるCDP-コリンの反応性誘導体としては、たとえば5~-CMPのアミド類(た

か、あるいは反応液にエーテルなどを加えたのち、 水で抽出することにより租製のCDPーコリンの 水溶液を得ることができる。

本発明では、このようにして得られた水溶液を 強敵性イオン交換骨脂と弱塩基性イオン交換骨脂 との再母脂に接触させる。

本発明で用いることのできる強敵性イオン交換 樹脂としては、一SO。日を活性器とする強敵型 のイオン交換樹脂を挙げることができ、通常架構 ポリスチレンをスルホン化した樹脂が用いられる。 このような強敵性イオン交換樹脂として、たと

えばアンパーライト 日 R - 1 2 4 . 2 0 0 . 2 5 2 (オルガノ(株)製)、ダイヤイオン PK - 2 0 8 . 2 1 6 . 2 2 8 . ダイヤイオン SK - 1 1 0 . ダイヤイオン HPK - 2 5 . 3 0 . 5 5 (三菱化成工業(体)製)、ダウエックス 5 0 W X 8 . M S C - 1 (ダウケミカル社(体)製)などを挙げることができる。このような弛酸性イオン

特開昭62-16497 (3)

交換樹脂は、月型を用いる。この樹脂の使用風は、 A 不純物の種類あるいはその魚によっても左右されるが、政常処理されるべき祖製のCDP-コリン 1 0 0 8 当たりほぼ 5 0 0~3 0 0 0 成である。 また、本発明で用いることのできる弱塩法性イ

また、本発明で用いることのできる弱塩基性イオン交換樹脂としては、第3級アミン・ポリアミンなどを活性基とする有効pH 毎回 0 ~ 9のイオン交換樹脂を挙げることができる。このような弱塩基性イオン交換樹脂としては、たとえばアン

パーライト IRA-68.93.94 IR-4 5(オルガノ(体)製)、 ダイアイオン WA-10.20.30(三菱化成工意(株)製)、ダウ

エックス MWA-1.WCR(ダウケミカル(株) 型)などである。このような弱塩店性イオン交換 出版はOH型を用いる。この出版の使用度は、不 純物の型質あるいはその頃によっても左右されるが、 通常処理されるべき狙裂のCPD-フリンの100g当たりほぼ200~500減である。これら両樹脂に狙製のCPD-フリンの水溶液を接

することができる。

担製のCPDーコリンの水溶液を両側脂に接触 処理させたあとの水溶液は、そのまま濃縮し、濃 縮液を常法によりアルコールで品出することによ り純品のCPDーコリン1水和物の結晶を得るこ とができる。

なお、狙製の、あるいは精製されたCDP-コリンの水溶液中に含まれる不純物は高速液体クロマトグラフィー(UV検出またはRI検出)を用いて分析することができる。

#### 本発明の作用効果

本発明の精製法によれば、祖製のCDP-コリンに含まれる不純物成分のみが選択的に吸着除去されるため、従来の吸着皮、吸着樹脂による精製法と比べて樹脂の使用量が大幅に減少し、また水以外の特殊な溶解剤を必要としない。このため、極めて高濃度のCDP-コリンを含有する精製液を得ることができる。また本精製法では精製収率が約97%以上であり、ほぼ定量的である。また本発明の精製法によれば、各種溶熱剤などの回収

接触処理後の樹脂は、常法により再生することができる。すなわち強酸性イオン交換樹脂については、たとえば塩酸などの拡酸の水溶液を用いて 丹型に再生することができる。また弱塩苦性イオ ン交換樹脂については、たとえば水酸化ナトリウ ムなどのアルカリの水溶液を用いてOH型に再生

操作が不要となるなどの利点を有している。

このように本発明は工業上極めて有用な精製法である。

以下支施例を挙げて本発明を更に具体的に説明 する。

**炎脏例** · 1

3 0 gの C D P - コリン、7 gのホスホリルコリンおよび!、5 gの 5 ' - C M P を含有する相製の C D P - コリンの水溶液 5 0 0 減を強敵性イオン交換観節充填塔[塔内径1.5 cnの二重管式ク

ロマト塔にダイヤイオン HPK-25.42~60メッシュ.H型400減を充塡(出脂層の高さ225cm)したもの、外質には5℃の冷水を通じておく]にSVが0.5の速度で通波し、超液後700減の水を用いて水洗(SV=0.5)した。この間CDP-コリンを含有する合計950減の溶出液を採液した。高速液体クロマトグラフィー(RI検出)による分析の結果、この溶出液中のホスホリルコリンの環は0.1g(除去率98.5%)、

特開昭62-16497 (4)

5/ - CMPの量は1.5gであることを確認した。 次いでこの溶出液を到塩基性イオン交換母能充 は塔[塔内径1.0cmのクロマト塔にダ

#### 宝族例 2

6.5 W / V %のCDP-コリン.1.4 W / V %のホスポリルコリン.0.2 W / V %の5 ′ - CMPモルポリデート.モルポリン.ジシチジンピロリン酸エステル.4 - モルポリン-N,N ′ - ジシクロヘキシ

Pーコリンが確認され、不純物ピークは認められなかった。

このCDP-コリン含有の水溶液を凝縮し、凝縮 液をアルコールで温出することにより純品のCD P-コリン1水和物の結晶が得られた。この結晶 の元無分折値は次の通りであった。

 C(%) H(%) N(%) 0(%)

 分析值 33.30 5.65 11.02 12.30

 計算值 22.21 5.57 11.07 12.24

#### 支施例 3

型無のホスポリルコリン128とシチジン-5/
ーリン散アミドのジシクロへキシルグアニジウム
塩288とをオルトクロロフェノール500域に
溶解させ100℃で16時間反応させた。反応終
了後オルトクロロフェノールを減圧で拾んど濃縮
留去した。この護縮液にエーテル500域を加え
これを水250域で2回抽出した。両抽出液を合
しエーテル100域で洗い水層に含まれるエーテルを減圧留去し液量を400域とした。このよう
にして得られた粗製のCDP-コリンの水溶液を

ルカルボジイミド.遊放リン酸.その他の不能物を 含有する祖製のCDP~コリンの水溶液400㎡を 強酸性イオン交換倒複充以塔[塔内径].5cmの

二重管式クロマト塔へダイヤイオン HPK-30.42~60メッシュ、H型400㎡を充填(出版回の高さ225cm)したもの、外間には5.での冷水を運じておく)にSVが0.5の速度で延減し、通波後600㎡の水を用いて水洗(SV=0.5)した。この間CDP-コリンを含有する合計720元の格出液を採液した。

次いでこの格出液を弱塩基性イオン交換制能充 環络[塔内径1.0cmのクロマト塔にアンパーラ イトIRA-94S.OH型60mを充填(樹脂層 の高さ75cm)したもの]にSVが2.0の速度で 遊液し、通液後420m2の水を用いて水洗(SY= 2.0)した。この間CDP-コリンを含有する合計 I100m2の格出液を保液した。

この溶出液を高速液体クロマトグラフィー(U V 検出)によって分析したところ 2 5 . 5 gの C D

実施例2で用いたのと同じ2種のイオン交換樹脂 充筑塔を用いて同じ条件下で処理し、得られたC DP-コリン水溶液を高速液体クロマトグラフィ ーによって分析したところ不純物のピークは全く 級められなかった。

この水溶液を設縮し、機縮液をアルコールで晶出することにより純品のCDP-コリンl水和物の結晶13,9gを得た。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例2で用いた粗製のCDP-コリンの水溶液の高速液体クロマトグラフィー(UV 検出)による分析チャートを示す。 第2図は、 強酸性イオン交換樹脂と接触させて得られたCD P-コリンを含有する溶出液の高速液体クロマト グラフィー(UV 検出)による分析チャートを示す。

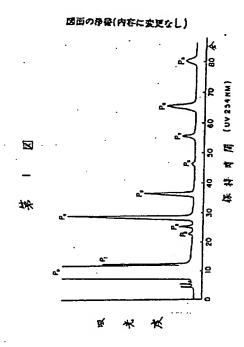
第3図は、さらに弱塩器性イオン交換樹脂と扱 触させることにより得られたCDPーコリンを含 有する精製液の高速液体クロマトグラフィー(U V 検出)による分析チャートを示す。 P。はCD Pーコリンのピークを示し、P.~P。はいずれも

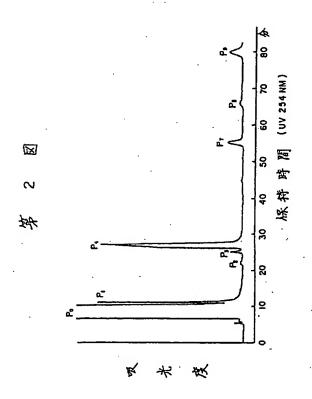


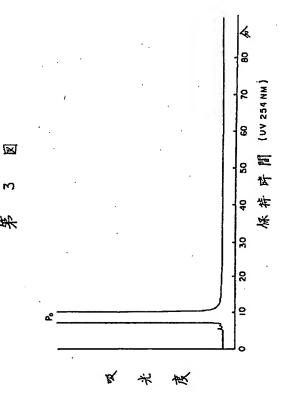
特開昭62-16497 (5)

不純的のピークを示す

代理人 弃理士 天井作 次以前







### 特間昭62-16497 (6)

5. 福正命令の日付 昭和6

昭和60年10月29日(発送日)

6. 福正の対象

図面の全図

7. 結正の内容.

第1図.第2図および第3図をそれぞれ別紙の延りに輸正(浄書)する(内容に変更なし)。

8. 添付お類の目録

(1)别纸

1 30

以上

手統 猫 正 鹤(方式)

昭和60年11月22日

特许厅良官股

1. 事件の表示

昭和60年特許願第154930号

2. 発明の名称

シチジンー5゚ージリン酸コリンの精製法

3. ・超正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 大阪市東区道修町2丁目27番地

名 称 (293) 武田菜品工菜株式会社

代表者 倉 林 育 四 郎

4. 代理人

住 所 大阪市淀川区十三本町2丁目17番8.5号

武田郊品工業株式会社大阪工場内

氏名 非理士 (6022)

天 并 作 次

東京連絡先(特許法規集)推斷 278-2218,2219



方式 (1)